## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

# (43) 国際公開日 2005 年4 月14 日 (14.04.2005)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 2005/034347 A1

(51) 国際特許分類7:

**H03H 9/145**, 9/25

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011364

(22) 国際出願日:

2004年8月6日 (06.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-346280 2003 年10 月3 日 (03.10.2003) .

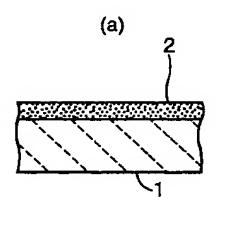
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 Kyoto (JP).

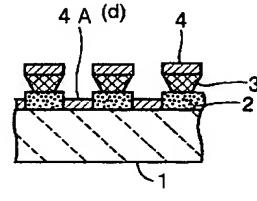
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 門田 道雄 (KADOTA, Michio) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 中尾 武志 (NAKAO, Takeshi) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 羽田 拓生 (HADA, Takuo) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 宮▼崎▲ 主税, 外(MIYAZAKI, Chikara et al.); 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町 1 丁目 6 番 5 号 西村ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

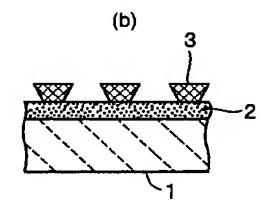
[続葉有]

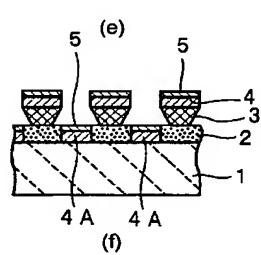
(54) Title: SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

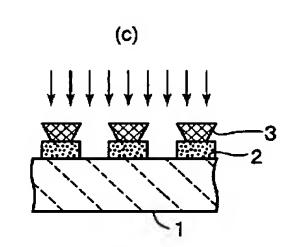
(54) 発明の名称: 弾性表面波装置

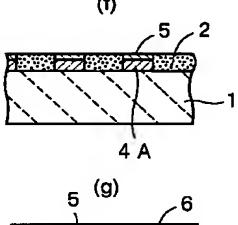


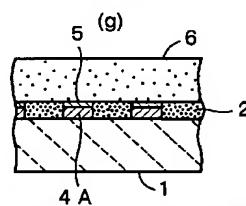












(57) Abstract: A surface acoustic wave device having a structure where an insulator layer is formed to cover an IDT electrode. The reflection coefficient of the IDT is sufficiently high and deterioration of the characteristics due to undesired ripple can be suppressed. The surface acoustic wave device comprises a piezoelectric substrate of LiNbO<sub>3</sub> where the square of an electromechanical coupling factor k is 0.025 or above, at least one electrode formed on the piezoelectric substrate and composed of a multilayer film made of a metal having a density higher than that of Al or an alloy principally comprising this metal, or a multilayer film of a metal having a density higher than that of Al or an alloy principally comprising this metal and another metal, a first insulator layer formed in a region other than the region where the at least one electrode is formed and having a thickness substantially equal to that of the electrode, and a second insulator layer formed to cover the electrode and the first insulator layer. The density of the electrode is higher than that of the first insulator layer by a factor of 1.5 or more.

(57) 要約: IDT電極を覆うように絶縁物層が形成されている構造を備えた弾性表面波装置であってプルによる特性の劣化を抑制し得る弾性表面波装置を提供する。 電気機械結合係数kの2乗がO. O25提供する。 電気機械結合係数kの2乗がO. O25関性基板上に形成されており、AIよりも密度の大きには高もしくは該金属を主成分とする合金、またはAIも密度の大きい金属もしくは該金属を主成分とする合金、またはAする合金と他の金属とからなる積層膜からなる少なくとも1つの電極と、前記少なくとも1つの電極が形成をとれている領域を除いた残りの領域において、前記電極と

略等しい膜厚に形成された第 1 絶縁物層と、前記電極及び第 1 絶縁物層を被覆するように形成された第 2 絶縁物層とを備え、前記電極の密度が、前記第 1 絶縁物層の 1.5倍以上である、弾性表面波装置。

WO 2005/034347 A1



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。